



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2000年 6月 5日

出 願 番 号

Application Number:

特願2000-167921

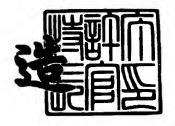
出 願 人 Applicant(s):

東芝機械株式会社

2001年 5月25日

特 許 庁 長 官 Commissioner, Japan Patent Office





## 特2000-167921

【書類名】 特許願

【整理番号】 A000002805

【提出日】 平成12年 6月 5日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 C03B 11/00

【発明の名称】 ガラス用成形型

【請求項の数】 10

【発明者】

【住所又は居所】 静岡県沼津市大岡2068の3 東芝機械株式会社内

【氏名】 増田 淳

【発明者】

【住所又は居所】 静岡県沼津市大岡2068の3 東芝機械株式会社内

【氏名】 鎌野 利尚

【特許出願人】

【識別番号】 000003458

【氏名又は名称】 東芝機械株式会社

【代理人】

【識別番号】 100058479

【弁理士】

【氏名又は名称】 鈴江 武彦

【電話番号】 03-3502-3181

【選任した代理人】

【識別番号】 100084618

【弁理士】

【氏名又は名称】 村松 貞男

【選任した代理人】

【識別番号】 100068814

【弁理士】

【氏名又は名称】 坪井 淳

【選任した代理人】

【識別番号】 100092196

【弁理士】

【氏名又は名称】 橋本 良郎

【選任した代理人】

【識別番号】 100091351

【弁理士】

【氏名又は名称】 河野 哲

【選任した代理人】

【識別番号】 100088683

【弁理士】

【氏名又は名称】 中村 誠

【選任した代理人】

【識別番号】 100070437

【弁理士】

【氏名又は名称】 河井 将次

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 011567

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9006480

【プルーフの要否】 要 【書類名】

明細書

【発明の名称】

ガラス用成形型

【特許請求の範囲】

【請求項1】 表面が離型膜によって被覆されたガラス用成形型において、 母材と離型膜との間に、離型膜中への母材の第一成分元素の拡散を防止する拡散 防止膜が設けられていることを特徴とするガラス用成形型。

【請求項2】 前記拡散防止膜は、温度を摂氏で表示した場合に、その融点がガラスの成形温度の2.6倍以上であり、且つ、アルカリ金属との間で化合物を形成しない高融点金属によって構成されていることを特徴とする請求項1に記載のガラス用成形型。

【請求項3】 前記拡散防止膜は、その中への母材の第一成分元素の固溶限が30 a t %以下の材料によって構成されていることを特徴とする請求項2に記載のガラス用成形型。

【請求項4】 前記拡散防止膜は、前記離型膜中への前記拡散防止膜の構成元素の固溶限が30at%以下の材料によって構成されていることを特徴とする請求項2に記載のガラス用成形型。

【請求項5】 前記拡散防止膜は、互いに組成が異なる複数の層から形成されていることを特徴とする請求項2に記載のガラス用成形型。

【請求項6】 前記母材は、WCの焼結体によって構成され、

前記拡散防止膜は、Ta、Nb、Re、Os、Ru、Ir、Zr及びHfのグループの中から選ばれた少なくとも一種の金属から構成されていることを特徴とする請求項2に記載のガラス用成形型。

【請求項7】 表面が離型膜によって被覆されたガラス用成形型において、前記離型膜は、温度を摂氏で表示した場合に、その融点がガラスの成形温度の2.6倍以上であり、且つ、アルカリ金属との間で化合物を形成しない高融点金属によって構成されていることを特徴とするガラス用成形型。

【請求項8】 前記離型膜は、その中への前記母材の第一成分元素の固溶限が30 a t %以下の材料によって構成されていることを特徴とする請求項7に記載のガラス用成形型。

【請求項9】 前記離型膜は、互いに組成が異なる複数の層から形成されていることを特徴とする請求項7に記載のガラス用成形型。

【請求項10】 前記母材は、WCの焼結体によって構成され、

前記離型膜は、Ta、Nb、Re、Os、Ru、Ir、Zr及びHfのグループの中から選ばれた少なくとも一種の金属から構成されていることを特徴とする請求項7に記載のガラス用成形型。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、ガラスのプレス成形の際に使用される成形型に係り、特に、型の表面に被覆されるコーティング膜の構成に関する。

[0002]

【従来の技術】

従来より、ガラス製の光学部品などを製造する際、プレス成形法が広く採用されている。この方法では、ガラスを転移点近傍の温度まで加熱した後、成形型を用いて上下からプレス成形することによって、型の形状をガラスに転写している。ガラスのプレス成形に用いられる成形型には、表面の鏡面加工が可能で、高温強度が高く、ガラスの離型性に優れているなどの特性が要求される。

[0003]

一般的な成形型として、例えば、炭化タングステン(WC)の焼結体の表面に、耐酸化性に優れた貴金属の離型膜を被覆したものが用いられている。炭化タングステンの焼結体には、バインダとしてコバルトまたはニッケルが使用されることが多い。これらのバインダの金属は、プレス成形の際に繰り返し加熱されることによって、離型膜中の貴金属との間で相互に拡散を起こす。その結果、離型膜の組成が変化し、外観上では型の表面が曇り始めるとともに、次第にガラスが融着し易くなる。このように、離型膜の中へバインダの金属が拡散することが、成形型の寿命を短くする要因の一つとなっている。

[0004]

このような問題を解決するため、特開平7-2533号公報及び特開平10-

194754公報には、バインダを含まない炭化タングステン焼結体を用いたガラス用成形型が記載されている。このように、バインダを含まない炭化タングステン焼結体で成形用型を製作することによって、離型膜の中へのバインダの金属の拡散を防止することができる。

[0005]

しかし、成形用型の母材としてバインダを含まない炭化タングステンを用いて も、母材中のタングステンと離型膜との間の相互拡散を防ぐことはできない。こ のため、タングステンが離型膜を通って離型膜の表面まで到達し、そこで酸化物 を形成する。その結果、外観変化として型の表面が曇るようになるとともに、離 型性が低下してガラスの融着を招くことがあった。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】

本発明は、以上の様な従来のガラス用成形型の問題点に鑑み成されたもので、 本発明の目的は、型の母材と離型膜との間の相互拡散を防止することによって、 離型膜の離型性を長期間に渡って維持することができるガラス用成形型を提供す ることにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】

本発明のガラス用成形型は、表面が離型膜によって被覆されたガラス用成形型 において、母材と離型膜との間に、離型膜中への母材の第一成分元素の拡散を防 止する拡散防止膜が設けられていることを特徴とする。

[0008]

本発明のガラス用成形型によれば、前記拡散防止膜を、その中での母材の第一成分元素(構成元素の内、重量比で表した組成が最も高い元素)の拡散速度が著しく遅い、または、その中への成形型の母材の主成分元素の固溶限が小さい材料で形成することによって、母材の第一成分元素の拡散による離型膜の変質を防ぎ、離型膜の離型性を長期間に渡って維持することができる。

[0009]

このような拡散防止膜は、例えば、温度を摂氏で表示した場合に、その融点が

ガラスの成形温度の2.6倍以上であり、且つ、ガラスに含まれているアルカリ 金属との間で化合物を形成しない高融点金属によって構成することができる。

[0010]

好ましくは、前記拡散防止膜は、その中への母材の第一成分元素の固溶限が3 0 a t %以下の材料によって構成される。

[0011]

好ましくは、前記拡散防止膜は、前記離型膜中への当該拡散防止膜の構成元素の固溶限が30at%以下の材料によって構成される。

[0012]

なお、前記拡散防止膜を、成形型及び離型膜の材料に対応させて、互いに組成 が異なる複数の層から形成しても良い。

[0013]

なお、前記拡散防止膜は、その熱膨張係数が成形型と離型膜の熱膨張係数の間 の値であることが好ましい。

[0014]

前記母材がWCの焼結体によって構成される場合、前記拡散防止膜を、Ta、Nb、Re、Os、Ru、Ir、Zr及びHfのグループの中から選ばれた少なくとも一種の金属から構成することができる。

[0015]

なお、前記拡散防止膜が、離型性を備えている場合には、その上に更に離型膜 を形成する必要はない。

[0016]

【発明の実施の形態】

図1に、本発明に基づくガラス成形用の型の型面部分の断面構造の一例を示す。 母材1の上には、拡散防止膜2が被覆され、その上に離型膜3が被覆されている。この例では、母材1は、炭化タングステン(WC)の焼結体である。拡散防止膜2は、ジルコニウム(Zr)のスパッタ膜であり、離型膜3は、白金(Pt)とイリジウム(Ir)の合金のスパッタ膜である。

[0017]

なお、離型膜3の材料としては、ジルコニウム(Zr)の他に、ニオブ(Nb)、ルテニウム(Ru)、ハフニウム(Hf)、タンタル(Ta)、レニウム(Re)、オスミウム(Os)またはイリジウム(Ir)の単体またはそれらの合金を使用することができる。

[0018]

次に、各種の拡散防止膜2が設けられたガラス成形用の型を試作し、その性能を比較した結果について説明する。なお、成形型は円盤状で、直径が34mm、厚さが7.5mmである。母材1は、炭化タングステン(WC)の焼結体で構成されている。この母材1の中には、炭化チタン(TiC)が3wt%含まれているが、金属系のバインダ(例えば、ニッケル、コバルトなど)は含まれていない。母材1の表面を鏡面研磨で仕上げた後、その上に、以下の様に、拡散防止膜2及び離型膜3を形成して、以下に示す6種類の成形型(比較用の従来品1種類を含む)製作した。

[0019]

(供試体A)

母材 1 の上に、ジルコニウム(Z r )をスパッタ法により厚さ 0 . 0 5  $\mu$  mで被覆して、拡散防止膜 2 を形成した。その上に、白金(P t )とイリジウム(I r )の合金(P t : 4 0 w t %、I r : 6 0 w t %)をスパッタ法により厚さ 0 . 3  $\mu$  mで被覆して、離型膜 3 を形成した。

[0020]

なお、この場合の各種パラメータは以下の通りである:

Zr中へのWの固溶限 : 0. 25at%

Pt中へのZrの固溶限 : 22. 6 a t %

Ir中へのZrの固溶限 : 6. 1 a t %

Zrの融点 : 1855℃

Pt-Irの融点 : 2176℃

(Zrの融点/成形温度) : 2.6

(Pt-Irの融点/成形温度):3.1

WCの膨張係数 : 4. 8×10<sup>-6</sup>/K

5

Zrの膨張係数 : 5. 0×10<sup>-6</sup>/K

Pt-Irの膨張係数:8.1×10<sup>-6</sup>/K。

[0021]

(供試体B)

母材1の上に、タンタル(Ta)をスパッタ法により厚さ 0.  $05 \mu$  mで被覆して、拡散防止膜 2 を形成した。その上に、白金(Pt)とイリジウム(Ir)の合金をスパッタ法により厚さ 0.  $3 \mu$  mで被覆して、離型膜 3 を形成した。

[0022]

なお、この場合の各種パラメータは以下の通りである:

Ta中へのWの固溶限 :100at%

Pt中へのTaの固溶限 : 20.0at%以下

Ir中へのTaの固溶限 : 16.0at%

Taの融点 :3020℃

Pt-Irの融点 : 2176℃

(Taの融点/成形温度) : 4.3

(Pt-Irの融点/成形温度): 3.1

WCの膨張係数 : 4.  $8 \times 10^{-6} / K$ 

T a の膨張係数 : 6.  $5 \times 10^{-6} / K$ 

Pt-Irの膨張係数: 8. 1×10<sup>-6</sup>/K。

[0023]

(供試体C)

母材1の上に、ハフニウム(Hf)をスパッタ法により厚さ  $0.02\mu$  mで被覆し、更にその上に、ニオブ (Nb)をスパッタ法により厚さ  $0.03\mu$  mで被覆して、二層から成る拡散防止膜 2 を形成した。その上に、白金 (Pt)とイリジウム (Ir)の合金をスパッタ法により厚さ  $0.3\mu$  mで被覆して、離型膜 3 を形成した。

[0024]

なお、この場合の各種パラメータは以下の通りである:

Hf中へのWの固溶限 : 0. 87at%

Pt中へのNbの固溶限 : 20. 6at%

Ir中へのNbの固溶限 : 15. 2 a t %

Hfの融点 : 2231℃

N b の融点 : 2 4 6 9 ℃

Pt-Irの融点 : 2176℃

(Hfの融点/成形温度) : 3. 2

(Nbの融点/成形温度) : 3.5

(Pt-Irの融点/成形温度): 3.1

WCの膨張係数 : 4. 8×10<sup>-6</sup>/K

Hfの膨張係数 : 6.0×10<sup>-6</sup>/K

N b の膨張係数 : 7. 2×10<sup>-6</sup>/K

Pt-Irの膨張係数: 8. 1×10<sup>-6</sup>/K。

[0025]

(供試体D)

母材 1 の上に、タンタル(T a)をスパッタ法により厚さ  $0.05 \mu$  mで被覆して、拡散防止膜 2 を形成した。その上に、レニウム(R e)とイリジウム(I r)の合金(R e:50 w t %、I r:50 w t %)をスパッタ法により厚さ 0 .  $3 \mu$  mで被覆して、拡散防止膜を兼ねる離型膜 3 を形成した。

[0026]

なお、この場合の各種パラメータは以下の通りである:

Ta中へのWの固溶限 : 100at%

Re中へのTaの固溶限 : 2. 1 a t %以下

Ir中へのTaの固溶限 : 16.0at%

Taの融点 : 3020℃

Re-Irの融点 : 2805℃

(Taの融点/成形温度) : 4.3

(Re-Irの融点/成形温度):4.0

WCの膨張係数 : 4.  $8 \times 10^{-6} / K$ 

Taの膨張係数 : 6. 5×10<sup>-6</sup>/K

Re-Irの膨張係数: 6. 7×10<sup>-6</sup>/K。

[0027]

## (供試体E)

母材1の表面に、イオン注入法によりレニウム(Re)イオン及びイリジウム(Ir)イオンを注入した後( $40\sim10\,\mathrm{ke\,V}$ 、それぞれ $5\times10^{17}\,\mathrm{i\,o\,n\,s}$  /  $c\,\mathrm{m}^2$ )、その上に、レニウムとイリジウムの合金(Re: $50\,\mathrm{w\,t\,\%}$ 、Ir: $50\,\mathrm{w\,t\,\%}$ )をスパッタ法により厚さ 0.  $3\,\mu\,\mathrm{m}$ で被覆して、拡散防止膜を兼ねる離型膜  $3\,\mathrm{e}$  を形成した。

[0028]

なお、この場合の各種パラメータは以下の通りである:

Ir中へのWの固溶限 : 17. 6 a t %

Re中へのWの固溶限 : 19. 0 a t %

Re-Irの融点 : 2805℃

(Re-Irの融点/成形温度):4.0

WCの膨張係数 : 4.8×10<sup>-6</sup>/K

Re-Irの膨張係数: 6. 7×10<sup>-6</sup>/K。

[0029]

(供試体F: 従来品)

比較のため、下記条件で従来の方式による成形型を製作した。母材1の上に、ニッケル(Ni)をスパッタ法により厚さ0.05μmで被覆して、拡散防止膜2を形成した。その上に、白金(Pt)とイリジウム(Ir)の合金(Pt:40wt%、Ir:60wt%)をスパッタ法により厚さ0.3μmで被覆して、離型膜3を形成した。

[0030]

なお、この場合の各種パラメータは以下の通りである:

Ni中へのWの固溶限 : 17. 5 a t %

Pt中へのNiの固溶限 :100at%

Ir中へのNiの固溶限 :100at%

Niの融点 : 1455℃

Pt → Irの融点 : 2176℃

(Niの融点/成形温度) : 2.1

(Pt-Irの融点/成形温度): 3.1

WCの膨張係数 :  $4.8 \times 10^{-6} / K$ 

Niの膨張係数 : 13. 3×10<sup>-6</sup>/K

Pt-Irの膨張係数: 8.1×10<sup>-6</sup>/K。

[0031]

(比較テスト結果)

以上の各成形型を用いてガラス製の光学素子の成形を行い、拡散防止膜2による効果を調べた。図2に、このときのガラスの成形サイクルのパターンを示す。

なお、この場合の成形条件は以下の通りである:

ガラスの品名 : BK-7

成形温度(窒素雰囲気):700℃

プレス力(成形時) :500kgf

プレスカ(冷却時) : 100kgf

プレス時間 :30秒。

[0032]

上記の条件でガラスの成形を繰り返し実施したところ、供試体A~Eを使用した場合には、いずれも、500ショット後においても型表面に曇りが発生せず、成形型の離型性にも変化が認められなかった。一方、供試体F(従来品)を使用した場合には、5ショット後から型表面が曇り始め、53ショット後にガラスの融着が認められた。

[0033]

【発明の効果】

本発明によれば、離型膜中への型の母材の主要構成元素の拡散を防止することによって、ガラス用成形型の寿命を延ばすことができる。その結果、ガラス製光 学素子の製造コストを引き下げることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明に基づくガラス用成形型の型面部分の断面構造の一例を示す図。

【図2】

比較試験の際のガラスの成形サイクルのパターンを示す図。

【符号の説明】

1 · · · 母材、

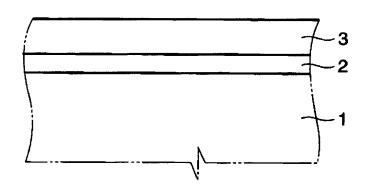
2・・・拡散防止膜、

3・・・離型膜。

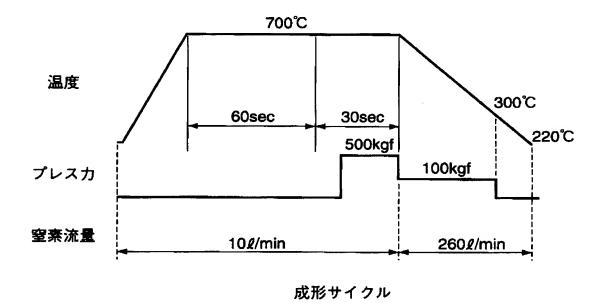
【書類名】

図面

【図1】



【図2】



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 ガラス用成形型において、型の母材と離型膜との間の相互拡散を防止 することによって、離型膜の離型性を長期間に渡って維持する。

【解決手段】 母材1の上に、拡散防止膜2が被覆され、その上に離型膜3が被覆されている。この例では、母材1は、炭化タングステン(WC)の焼結体で構成されている。この母材1の中には、炭化チタン(TiC)が3wt%含まれているが、金属系のバインダは含まれていない。拡散防止膜2は、ジルコニウム(Zr)をスパッタ法により厚さ0.05μmで被覆したものである。離型膜3は、白金(Pt)とイリジウム(Ir)の合金をスパッタ法により厚さ0.3μmで被覆したものである。なお、拡散防止膜2として、Zrの他に、Ta、Hf、Nb、Re、Irなどの高融点金属を使用することができる。

【選択図】 図1

## 出願人履歴情報

識別番号

[000003458]

1. 変更年月日 1990年 8月27日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都中央区銀座4丁目2番11号

氏 名 東芝機械株式会社